



【3000～5000万円】ケミカル洗浄装置プロセス開発専門家

Kingsemi Japan株式会社での募集です。 電子デバイス研究開発のご経...

募集職種

人材紹介会社

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名

Kingsemi Japan株式会社

求人ID

1530519

業種

機械

会社の種類

外資系企業

雇用形態

正社員

勤務地

東京都 23区

給与

3000万円～5000万円

勤務時間

09:00～17:00

休日・休暇

【有給休暇】入社7ヶ月目には最低10日以上 【休日】完全週休二日制 土 日 祝日 年末年始

更新日

2025年05月15日 14:01

応募必要条件

キャリアレベル

中途経験者レベル

英語レベル

日常会話レベル

日本語レベル

ネイティブ

最終学歴

専門学校卒

現在のビザ

日本での就労許可が必要です

募集要項

【求人No NJB2289776】

【Responsibilities仕事内容】

1. シングルウェハ式洗浄装置（枚葉式洗浄装置）プロセス開発を担当。
2. プロセスエンジニアの日常業務管理を担当し、プロセスエンジニアチームの育成を行う。装置に対する理解度とプロセス開発能力を向上させるとともに、会社のフィールドサービスエンジニア（FE）へのプロセスサポート研修を実施。

3.既存装置を基にプロセスの最適化を行い、プロセスの安定性と一貫性を向上させる。また、顧客の要求に応じたCIPプロセスの開発を行い、クライアント側のプロセス問題を解決する。さらに、顧客現場における当社装置の立ち上げプロセス調整フローを確立・最適化。

4.装置のプロセス結果分析および市場の技術発展動向を踏まえ、設計部門と協力し、既存装置のハードウェア・ソフトウェア改良に向けた実行可能な革新的提案を行う。また、新装置の開発に対する先見的な技術サポートを提供する。

【レポートライン】：技術副社長（VP）

スキル・資格

【応募要件】

1. 半導体業界で10年以上の勤務経験があり、ケミカル洗浄装置の動作原理や技術発展のトレンドを深く理解し、国際最先端技術にも精通していること。
 2. 5年以上の異分野チームの管理経験を有すること。
 3. 専門的な分析と判断を通じて技術的な問題を解決する能力、および技術成果を文書や口頭でまとめ、抽出し、発表する能力。
 4. 誠実で協調性があり、革新を恐れず、高い責任感と仕事への熱意を持っていること。
-

会社説明

ご紹介時にご案内いたします